ЭЛЕКТРОННАЯ ПУШКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КЛИНООБРАЗНОГО И ЛЕНТОЧНОГО ПУЧКА БОЛЬШОЙ ПЛОТНОСТИ ТОКА

Б. М. Булгаков, А. И. Цвык

Харьков

1. Электронная пушка, предназначенная для получения клинообразного потока большой плотности, показана на рис. 1, а. Для формирования потока использовался оксидный катод, эмитирующая поверхность которого имеет форму сегмента эллиптического цилиндра, что обеспечивает достаточно хорошую сходимость пучка. Подбор требуемой формы катода и анода проводился экспериментально. За основу выбора формы катода брался катод модифицированной пушки Гейля для получения конусо-

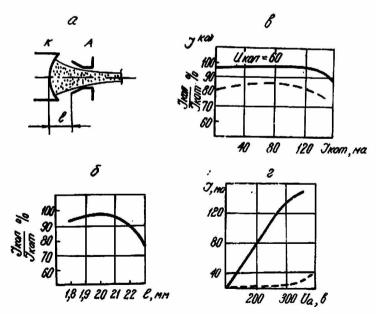


Рис. 1. Общий вид электронной пушки клинообразного потока и графики зависимости:

образного потока [1], Затем экспериментально подбиралась форма второго

электрода.

Катод пушки можно было передвигать в вакууме с точностью до 0,1 мм. Это позволяло исследовать токопрохождение при различных анодных щелях и расстояниях между катодом и анодом. Из рис. 1, 6 и рис. 1, в видно,

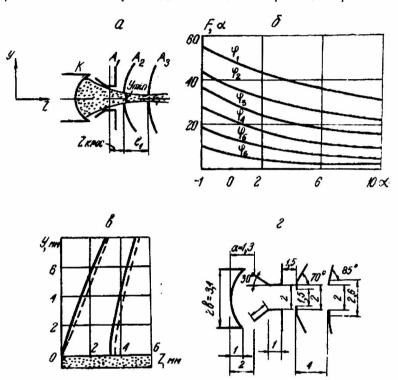


Рис. 2. Электронная пушка ленточного потока и графики зависямости:

```
    A: кртод;
    A<sub>1</sub> — управляющий злектрод;
    A<sub>2</sub> — фокускующий электрод;
    A<sub>3</sub> — ускоркощий электрод;
    O: γ<sub>1</sub> = 14; γ<sub>2</sub> = 12; γ<sub>3</sub> = 10;
    γ<sub>4</sub> = 16; γ<sub>3</sub> = 6;
    γ<sub>4</sub> = 4;
    γ<sub>5</sub> = 6;
    γ<sub>6</sub> = 4;
    γ<sub>7</sub> = 1000 σ;
    1) σ — малая подуось эллипса;
    2 σ — больщая ось эллипса;
```

что максимальное токопрохождение пушки составляет 98—99% с первеансом пучка на единицу ширины $P=6,25\cdot 10^{-4}~\frac{a}{b^{3/2}M}$ для анодной щели $1,5\times 20$ мм, расстояния катод—анод l=2 мм и площадью эммитирующей поверхности катода S=75,6 мм². Зависимость тока выхода $(I_{\text{кол}})$ от анодного напряжения показана на рис. 1,e. Из графика видно что ток коллектора до 115 ма имеет прямо пропорциональную зависимость от анодного напряжения при незначительных значениях анодного тока (0 - 3 ма).

2. Электронная пушка, дающая клинообразный поток, может быть использована для разработки пушки, предназначенной для получения ленточного пучка с больщой плотностью тока (рис. 2, a).

Принции работы электронной пушки заключается в следующем. В области $K-A_1$ формируется клинообразный электронный поток рассмотренным в п. 1 методом, а в сбласти A_2-A_3 ($V_2 < V_1$) электростатически фэкусируется ленточный пучок. Фэкусирующий электрод A_2 ($V_2 \gg V_1$) расположен в кроссовере сформированного клинообразного потока, что позволяет: во первых, увеличить токопрохождение пушки и, во-вторых, в зависимости от толщины пучка в кроссовере, сформировать в области A_2-A_3 , ленточный пучок определенной толщины. Фэрму электродов A_2 , A_3 можно приближенно рассчитать с учетом начальной скорости влета электронного потока в пространство A_2-A_3 .

Рассмотрим плоский ленточный поток электронов, входящий в область $A_2 - A_1$, с начальной скоростью, определяемой потенциалом V_2 фокусирующего электрода A_2 . Предполагается, что ширина потока во много раз превышает толщину, а плотность потока во всех точках одинакова.

Если электроны пучка движутся по параллельным траекториям в направлении z, то зависимость между потенциалем, расстоянием и плотностью тока устанавливается уравнением Пуассона

$$\frac{d^2V}{dz^2} = \frac{j}{\epsilon_0 \sqrt{2r_0}} V^{-\frac{1}{2}},\tag{1}$$

где

j — плотность тока пучка; V — потенциал пучка; ε_0 — диэлектрическая проницаемость вакуума; $\tau_i = \frac{e}{m}$.

После интегрирования (1) получим соотнешение для распределения потенциала в пучке вдоль сси z с учетом начальной скорости электронного потока

$$F(\varphi, \alpha) = \chi \sqrt{j\tau}, \tag{2}$$

где введены обозначения

$$F(\varphi, \alpha) = (\varphi + \alpha)^{\frac{1}{2}} (\varphi - 2\alpha) - (1 + \alpha)^{\frac{1}{2}} (1 - 2\alpha);$$

$$\varphi = \sqrt{\frac{V}{V_2}}; \ \alpha = \frac{\varepsilon_0 V \overline{2}_{i_1}}{4j V \overline{V}_2} \left(\frac{dV}{dz}\right)^2_{/V = V_2} - 1;$$

$$\tau = \frac{z}{V^{3/6}}; \ \alpha = \frac{1.5}{V \overline{2}_{i_1 \epsilon_0}}.$$
(3)

Из (3) следует, что при всех $\alpha < -1 \left(\frac{dV}{dz}\right)_{V=V_{z}}^{2} < 0$, поэтому необходимо брать только значения $\alpha > -1$.

Как видно из графика рис. 2, 5, $F(\varphi, \alpha)$ уменьшается с увеличением α при постоянных значениях φ , что соответствует меньшим значениям тока. Максимальному значению тока соответствует $\alpha - -1$.

Для примера рассмотрим случай $\alpha = 0$. Тогда распределение потенциала на границе потока

$$V(z) = (x \sqrt{j}z + V_2^{8/4})^{4/8}. \tag{4}$$

Воспользовавшись граничными условиями— непрерывностью потенциала и равенством нулю нормальной составляющей электрического поля на границе пучка, находим

$$V(y \quad z) = \left[\left(z + \frac{V_{12}^{3/4}}{z V_{-1}} \right)^2 + y^2 \right]^{3/3} (x V_{-1})^{3/4} \cos \frac{4}{3} \theta, \tag{5}$$

где

$$\theta = \operatorname{arcig} \frac{y}{x \sqrt{j}z + V_2^{3/4}} + x \sqrt{j},$$

Формула (5) дает распределение потенциала вне пучка, позволяющего компенсировать расталкивающую силу пространственного заряда. Легко заметить, что в случае $V_2=0$ формула (4) переходит в распределение потенциала для пушки Пирса [2] без начальной скорости.

Из (5) определяем форму второго, третьего электрода и расстояние между ними

$$\cos \frac{4}{3} \arctan \frac{y}{z - \frac{V_{2,3}^{1/4}}{\sqrt{V_{j}^{5}}}} = \frac{V_{2,3}/(2\sqrt{j})^{1/3}}{\left[\left(z - \frac{V_{2,3}^{1/4}}{\sqrt{V_{j}^{5}}}\right)^{2} + y^{3}\right]^{3/3}};$$

$$V^{3/4} = V^{3/4} - V^{3/4}$$
(6)

$$I_1 = \frac{V_3^{3/4} - V_2^{3/4}}{2V_1^2},\tag{7}$$

где $V_{2, 3}$ — потенциал фокусирующего и ускоряющего электрода.

На рис, 2, ϵ показана форма электродов, рассчитанная при различных напряжениях V_2 и $V_3 = 5$ $\epsilon \epsilon$ для тока пучка I = 100 ϵ . Чертеж пушки, которая исследовалась экспериментально, приводится на рис. 2, ϵ (размеры даны в ϵ мм). Результаты измерений представлены на рис. 1, ϵ . Из графика видно, что максимальное токопрохождение пушки соответствует $85 \div 88^{\circ}$ при ширине пучка 18 ϵ мм и толщине $1 \div 1$, 5 ϵ мм.

В заключение следует отметить, что токопрохождение пушки сильно зависит от места расположения фокусирующего электрода A_2 . Его необходимо устанавливать как можно точнее в кроссовере клинообразного потока.

Экспериментальное исследование электронной пушки показало, что ее можно применять в высоковольтных электронных приборах СВЧ и миллиметрового диапазона (от $5~\kappa s$ и выше). Управляющий электрод A_1 позволяет регулировать ток пушки в широких пределах (от 0~g0 80 Ma), не изменяя напряжения на A_2 , A_3 и токопрохождения, что дает возможность использовать его как модулирующий электрод.

Кроме того, положительным качеством пушки являётся то, что подбором потенциалов электродов A_2 и A_3 и их формы при малой толщине пучка в кроссовере клинообразного потока можно добиться формирования тонких ленточных пучков с высоким первеансом.

Авторы благодарны В. Н. Герасимову за техническую помощь при изготовлении электронных пушек.

JHTEPATVPA

Сб. «Миллиметровые и субмиллиметровые волны». Изд-во иностр. лит-ры, 1959.
 М. В. Алямовский. Электронные пучки и электронные пушки. Изд-во «Советское радпо», 1966.